УДК 539.121.72/75

ФИЗИКА

Академик АН УзбССР У. А. АРИФОВ, М. Р. БЕДИЛОВ, У. ЭГАМОВ

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗАЦИИ ИОНОВ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ХРОМА НА КИНЕТИКУ ИЗЛУЧЕНИЯ РУБИНОВОГО ЛАЗЕРА

Известно, что центры окраски, образованные в рубине (Al₂O₃: Cr ⁺) и лазерных стеклах посредством ионизирующего излучения, представляют собой электроны и дырки, локализованные на собственных или примесных дефектах решетки, которые значительно влияют на свойства стимулированного излучения лазеров (1-3). В случае монокристалла рубина, активированного трехвалентным ионом хрома при воздействии гамма-лучами, могут образоваться центры окраски из примесных ионов как Cr^{2+} , так и Сг⁴⁺ (1, 3, 4). Однако до сих пор степени преобразования активатора Сг³⁺ в ${
m Cr}^{2+}$ и ${
m Cr}^{4+}$ при воздействии ионизирующего излучения мало изучены и имеются противоречия (4, 5), в частности, воздействие гамма-луча на рубин

с Сг³⁺ дозой 10⁶ и 10⁵ р соответственно приводит к преобразованию на Cr2+ и $Cr^{4+} \sim 2-6\%$ (5) и $\sim 52\%$ (4), определенные методом э.п.р. Изучение генерации центров окраски в многокомпонентных стеклянных активных элементах ионизирующим излучением и влияние их на свойства стимулированного излучения находятся еще на начальном этапе $\binom{6}{7}$.

Данная работа посвящена исслестепени преобразования ионов Cr3+ на Cr2+ и Cr4+ лазерным методом в зависимости от дозы ионизирующего излучения и влиянию их на кинетику излучения лазера.

Эксперимент проводился на лазерной установке, работающей в свободном режиме (2). Активными элементами лазера служили светло-розовый рубин с концентрацией хрома 0,05% и стекло с различными концентрациями Nd³⁺. Центры окраски в активных элементах лазера создавались гаммалучами с помощью 100 р/сек в преде-

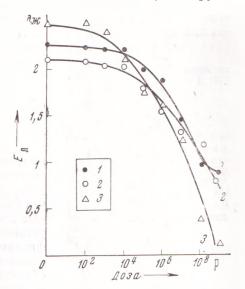


Рис. 1. Зависимость поглощательных свойств стеклянных элементов от дозы гамма-излучения: $1 - \Gamma$ ЛС-ЧП, Γ ЛС28-2, $3 - \Gamma$ ЛС-1

лах доз 10^2-10^8 р. Степени преобразования Cr^{z+} на Cr^{z+} и Cr^{4+} оценивались по изменению энергетического выхода и кинетики стимулированного излучения рубинового лазера. Энергетический выход лазера определялся калориметрическим и фотоэлектрическим методом (3), а кинетика излучения лазера исследовалась сверхскоростной фотографией на СФР-2М с щелью (⁸).

Изучение энергетического выхода стимулированного излучения рубинового лазера, связанного с ионами Cr3+, в зависимости от дозы облучения гамма-лучами позволило оценить степени уменьшения концентрации понов Cr3+. Установлено, что выход лазера, т. е. концентрация активатора

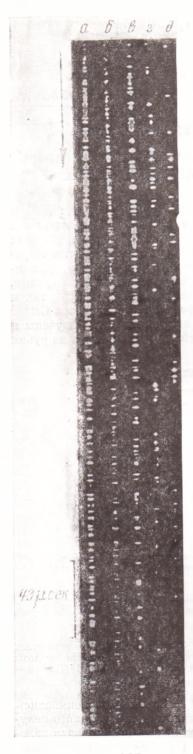


Рис. 2. Типичные СФР-граммы излучения рубинового лазера при различных дозах облучения: a — до облучения, b — d — соответственно при d , d

с увеличением дозы облучения, особенно в интервале доз 10³-10⁶ р уменьшается. Например, при дозах 10⁴ и 10⁶ р уменьшение Cr³⁺ составляет соответственно 9 и 75%. Увеличение дозы гамма-луча до 10⁸ р приводит к тому, что концентрация центров окрасок остается почти постоянной, как при дозе 106 р. Надо отметить, что если уменьшение концентрации Cr³⁺ за счет облучения гамма-лучами составляет не больше 5%, то световая энергия, испускаемая лампой-вспышкой в пределах 2000-6000 Å при величине ~150 дж, вполне достаточна для трансформации центров окрасок Сг2+ и Сг4+ на Сг2+, что и сохраняет постоянный энергетический выход лазера до дозы 10° р. Значительное изменение концентрации активатора и появления центров окрасок Cr2+ и Cr4+ отражаются на спектрах поглощения рубина (6). Напротив, в уменьшении выхода лазера и в увеличении порога возбуждения стеклянных лазеров, активированных трехвалентным Nd3+, в основном играют роль центры окраски, образованные переходом трехвалентного иона Fe3+ на Fe2+, так как в состав лазерного стекла типа КГСС, ГЛС входит окись железа ~10-4% (°). Полоса поглощения центра окраски Fe²⁺ находится в области генерации неодимового (10 600 Å), а его поглощательные свойства Fe²⁺ значительно растут с увеличением дозы облучения. Эти данные были установлены исследованием временных, энергетических спектральных свойств и распределения пучка по сечению излучения лазера, а также поглошательных свойств стеклянных элементов в зависимости от дозы гамма-излучения в пределах доз 10²-10⁸ р (см. рис. 1). Характерно, что центры окраски, образованные в стеклянных лазерных элементах, относительно более устойчивые к воздействию видимого и ультрафиолетового излучения источника накачки, а отжигаются только термическим отжигом. Это объясняется тем, что центры окраски в стеклянных лазерах находятся в инфракрасной, а в рубиновых - видимой областях спектра, где интенсивности излучения источника накачки распределены по-разному.

Типичные СФР-граммы излучения рубинового лазера при различных дозах облучения приведены на рис. 2. Здесь не показаны зацержки лазерного излучения относительно положения до облучения, но с увеличением дозы облучения задержка стимулированного излучения увеличивается. Например, при дозах 10⁴, 10⁵, 10⁶, 10⁷ р лазерный импульс задерживается соответственно на 31, 76, 190, 247 µсек при энергии накачки 4 кдж. Из СФР-грамм также видно, что общая длитель-

ность излучения уменьшается с ростом дозы облучения, но сохраняется пичковый характер генерации лазера. Увеличение дозы, т. е. уменьшение концентрации активатора, с одновременным существованием центров окрасок приводит к значительному изменению кинетики излучения лазера. К нему можно отнести увеличение скважности между пичками, уничтожение отдельных типов колебаний и уменьшение интенсивности пичков. При максимальной степени конпентрации пентров окрасок, т. е. при позе 106 р. исчезают почти все возможные типы колебаний, кроме осевых, которые имеют относительно слабую интенсивность. Необходимо отметить, что с увеличением дозы облучения частота следования отдельных типов колебаний становится реже, особенно в начале и в конце импульса излучения, а поперечные размеры пичков излучения уменьшаются. Структура пятна в интервале доз от 10^4 до $5\cdot 10^5$ р остается сложной (многомодовой), а с дозы $5\cdot 10^5$ р отдельные пички приобретают простую структуру. При дозе 10^6 р размер некоторых пятен относительно до облучения уменьшается примерно на порядок. Общая картина изменения кинетики излучения стеклянных лазеров в зависимости от дозы облучения такая же, как в рубиновых лазерах, однако в стеклянных лазерах насыщения плотности центров окрасок и стимулированного излучения с увеличением дозы не обнаружены.

Из результатов видно, что полученная концентрация центров окрасок в рубине при дозе 10° р существенно отличается от результатов работ (5), но почти совпадает с данными (4), что значительно влияет на кинетику излучения лазера, которая требует пересмотреть теорию излучения твердотельных лазеров с учетом центров окрасок. Результаты работ могут представлять ценный практический интерес, в частности, для создания радиационно-устойчивых лазеров, индикаторов ионизирующего излучения и как лазерный метод определения пентров окрасок в лазерных материалах.

Институт электроники Академии наук УзбССР Ташкент Поступило 16 I 1973

ШИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ У. А. Арифов, М. Р. Бедилов и др., ДАН, 203, № 1, 68 (1972). ² М. Р. Бедилов, К. Хайдаров, ЖТФ, 42, 2, 391 (1972). ³ М. Р. Бедилов, К. Хайдаров, Докл. АН УзбССР, № 6, 20 (1972). ⁴ Г. Е. Архангельский, З. Л. Моргенштейн, В. Б. Неуструев, В сборн. Спектроскопия кристаллов, «Наука», 1970, стр. 273. ⁵ М. Р. Бедилов, К. Хайдаров, К. Хайтбаев, Докл. АН УзбССР, № 8, 21 (1972). ⁶ У. А. Арифов, М. Р. Бедилов, К. Хайдаров, Докл. АН УзбССР, № 8, 22 (1970). ⁷ У. А. Арифов, М. Р. Бедилов и др. Докл. АН УзбССР, № 11, 22 (1972). ⁸ И. М. Бужинский, С. К. Мамонов, Журн. прикл. спектроскоп., 12, 5, 845 (1970).